### BEST AVAILABLE COPY



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003136632 A

(43) Date of publication of application: 14.05.03

(51) Int. CI

B32B 15/08

B29C 41/24

C08G 73/10

C08G 81/00

C08K 3/00

C08L 79/08

C08L 83/10

// B29K 79:00

B29L 9:00

(21) Application number: 2001336062

(22) Date of filing: 01.11.01

(71) Applicant:

**ARAKAWA CHEM IND CO LTD** 

(72) Inventor:

AIDA HIDEKI

**FUJIWARA TAKAYUKI** 

#### (54) METHOD FOR MANUFACTURING POLYIMIDE FILM WITH METAL AND POLYIMIDE WITH METAL OBTAINED BY THE METHOD

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imide film which exhibits satisfactory interlayer adhesive properties, high dynamic strength and heat resistance without using an adhesive.

SOLUTION: A silane-modified polyimide resin composition (A) which contains a silane-modified

polyimide (a) containing an alkoxy group obtained by making a polyamic acid (1) and/or a polyimide (2) react chemically with an alkoxy silane partial condensate (3) containing an epoxy group and a polar solvent (b), is cast over a carrier film and dried. In addition, a polyimide-silica hybrid film obtained by releasing the dried resin composition (A) is plated with a metal. Thus the method for manufacturing a polyimide film with a metal comprising the described steps, featuring the application of a metallic plating process is provided.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

1

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-136632 (P2003-136632A)

(43)公開日 平成15年5月14日(2003.5.14)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
B 3 2 B 15/08		B 3 2 B 15/08	R 4F100
B 2 9 C 41/24		B 2 9 C 41/24	4 F 2 O 5
C 0 8 G 73/10		C 0 8 G 73/10	4 J 0 0 2
81/00		81/00	4J031
C08K 3/00		C 0 8 K 3/00	4 J O 4 3
	審查請求	未請求 請求項の数3 OL (全	9 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	特顧2001-336062(P2001-336062)	(71)出願人 000168414	
		荒川化学工業株式会	社
(22)出顧日	平成13年11月1日(2001.11.1)	大阪府大阪市中央区	【平野町1丁目3番7号
		(72)発明者 合田 秀樹	
	,	大阪市城東区今福南	3丁目4番33号荒川化
		学工業株式会社研究	<b>于</b>
		(72)発明者 藤原 隆行	
		大阪市城東区今福南	3丁目4番33号荒川化
		学工業株式会社研究	防内
			•
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属付きポリイミドフィルムの製造方法および当該製造方法により得られる金属付きポリイミドフィルム

#### (57)【要約】

【課題】 接着剤を使用せずに、層間密着性、力学強度、耐熱性に優れるイミドフィルムを提供する。

【解決手段】 ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)と、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)とを反応させてなるアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)並びに極性溶剤(b)を含有してなるシラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)を、キャリアーフィルム上にキャストし、乾燥させた後、剥離して得られるポリイミドーシリカハイブリッドフィルム上に、金属メッキを施すことを特徴とする金属付きポリイミドフィルムの製造方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)と、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)とを反応させてなるアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)並びに極性溶剤(b)を含有してなるシラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)を、キャリアーフィルム上にキャストし、乾燥させた後、剥離して得られるポリイミド―シリカハイブリッドフィルム上に、金属メッキを施すことを特徴とする金属付きポリイミドフィルムの製造方法。

1

【請求項2】 ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)と、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)とを反応させてなるアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)、極性溶剤(b)並びに無機フィラー(c)を含有してなるシラン変性ポリイミド樹脂組成物(B)を、キャリアーフィルム上にキャストし、乾燥させた後、剥離して得られるポリイミドーシリカハイブリッドフィルム上に、金属メッキを施すことを特徴とする金属付きポリイミドフィルムの製造方法。

【請求項3】 請求項1または2のいずれかに記載の製 20 造方法により得られることを特徴とする金属付きポリイミドフィルム。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定のシラン変性ポリイミド樹脂組成物からなるポリイミド―シリカハイブリッドフィルムを用いる金属付きポリイミドフィルムの製造方法、および当該製造方法により得られる金属付きポリイミドフィルムに関する。当該フィルムは、例えばフレキシブルプリント板(FPC)やテープ・オートメイティッド・ボンディング(TAB)として使用することができる。

#### [0002]

【従来の技術】近年、電化製品や電子機器の軽薄短小化に伴う内部部品の小型化により、電化製品・電子機器に用いられる回路基板の小型化・高密度化が求められている。回路の小型化を実現するには、安価で電気的性質等の各種物性に優れた材料が必要とされ、耐熱性や電気的性質に優れ、しかも柔軟性を有するポリイミドフィルムが、フレキシブルプリント板(FPC)やテープ・オートメイティッド・ボンディング(TAB)として広く使用されるようになってきている。

【0003】現在、ポリイミドフィルムをフレキシブルプリント板(FPC)やテープ・オートメイティッド・ボンディング(TAB)などの基板材料として使用するため、エポキシ樹脂などの接着剤を用いて銅箔と張り合わせる方法や、ポリイミドフィルムを表面処理した後、スパッターリングで銅を蒸着する方法が採用されている。しかし、前者方法では、用いる接着剤の耐熱性等が劣るため、ポリイミドフィルムが耐熱性、機械的強度、

電気的特性などの本来の特性を十分に発揮することができていない。また後者方法では、得られる製品のコストが高いという不利がある。

【0004】そのため、耐熱性の劣る接着剤を使用しないで、銅箔にポリアミック酸溶液を塗布し、乾燥、イミド化したり、熱可塑性ポリイミドと銅箔とを熱圧着させることにより、耐熱性に優れた銅付きポリイミドを製造しようとする検討がなされている。しかし、当該方法によって得られる銅付きポリイミドは、接着強度が小さいため、ファインピッチ化や高周波対応に必要となる凹凸の少ない(表面粗度の小さい)銅箔に使用することが困難であり、加えて耐熱特性が損なわれるという問題点も指摘されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するものであり、接着剤を使用せずに、層間密着性、力学強度、耐熱性に優れるイミドフィルムを提供する事を目的とする。

#### [0006]

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を解決すべく検討を行なったところ、特定のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミドからなるポリイミド―シリカハイブリッドフィルムを用い、これをメッキ処理することにより、上記課題を解決することができる金属付きポリイミドフィルムを収得しうることを見出した。

【0007】すなわち、本発明は、ポリアミック酸

(1)及び/又はポリイミド(2)と、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)とを反応させてなるアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)並びに極30 性溶剤(b)を含有してなるシラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)を、キャリアーフィルム上にキャストし、乾燥させた後、剥離して得られるポリイミド―シリカハイブリッドフィルム上に、メッキを施すことを特徴とする金属付きポリイミドフィルムの製造方法;当該製造方法から得られる金属付きポリイミドフィルムに関する。

【発明の実施の形態】本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド組成物を構成するポリアミック酸(1)としては、主鎖がアミド結合により形成され、当該アミド結合と反応してイミド結合を形成し得るカルボキシル基を有する樹脂であって、例えばテトラカルボン酸類とジアミン類を、極性溶剤中、通常−20℃~60℃で反応させて得られるポリアミック酸溶液が使用できる。ポリイミド(2)としては、分子中にイミド基を有するポリマーであって、例えば上記ポリアミック酸溶液を80~160℃で脱水閉環反応させることにより得られるポリイミド溶液が使用できる。なお、ポリアミック酸

(1) には、ポリアミック酸(1) の一部又は全部を脱水閉環させることによりイミド化させたものも含まれ 50 る。ポリアミック酸(1) やポリイミド(2) の分子量

-2-

は特に限定されないが、数平均分子量3000~500 00程度のものが好ましい。

【0009】上記のテトラカルボン酸類としては、例え ば、ピロメリット酸無水物、1,23,4-ベンゼンテ トラカルボン酸無水物、1,4,5,8-ナフタレンテ トラカルボン酸無水物、2,3,6,7-ナフタレンテ トラカルボン酸無水物、3,3',4,4'-ビフェニ ルテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3'ービ フェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3, 4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無水物、3. 3', 4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無 水物、2, 3, 3', 4'-ベンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ジフェニルエー テルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3. 3', 4, 4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸 二無水物、2,3,3',4'ージフェニルスルホンテ トラカルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,3', 4, 4'ーテトラカルボキシフェニル)テトラフルオロ プロパン二無水物、2, 2'ービス(3, 4ージカルボ 20 キシフェノキシフェニル) スルホン二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水 物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プ ロパン二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸無水 物、ブタン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸、2, 3, 5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸無水物、な どを例示することが出来、これらは1種を単独で又は2 種以上を組み合わせて使用される。

【0010】また、本発明の効果を失わない範囲で、トリメリット酸無水物、ブタンー1,2,4ートリカルボン 30酸、ナフタレンー1,2,4ートリカルボン酸などのトリカルボン酸類、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ビメリン酸、スベリン酸、セバシン酸、ウンデカン二酸、ドデカン二酸、トリデカン二酸など脂肪族ジカルボン酸類やそれらの酸無水物、イソフタル酸、テレフタル酸、ジフェニルメタンー4,4'ージカルボン酸など芳香族ジカルボン酸類やそれらの酸無水物を併用することが出来る。但し、テトラカルボン酸類に対するこれらの割合が多すぎると、得られる硬化物の絶縁性や耐熱性が落ちる傾向があるため、通常、その使用量はテトラカルボン酸に対し、30モル%以下であることが好ましい。

【0011】上記のジアミン類としては、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノフェニルメタン、3,3'ージメチルー4,4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージ(mーアミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルスルフィド、1,4ージアミノベンゼン、2,5ージアミノトルエン、イソ 50

ホロンジアミン、4-(2-アミノフェノキシ)-1. $3 - \Im r \leq 1 \land \Im r \leq 1 \land$ -1, 3-97 $\leq 1$ 7 $\leq 1$ アミノフェニル) チアゾール、2-アミノー4-フェニ ルー5ー (4-アミノフェニル) チアゾール、ベンジジ ン、3,3',5,5'ーテトラメチルベンジジン、オ クタフルオロベンジジン、oートリジン、mートリジ ン、pーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミ ン、1, 2-ビス (アニリノ) エタン、2, 2-ビス (p-アミノフェニル)プロパン、2、2-ビス(p-10 アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 6-ジ アミノナフタレン、ジアミノベンゾトリフルオライド、 1, 4 - ピス (p - アミノフェノキシ) ベンゼン、4, 4'ービス(p-アミノフェノキシ)ビフェニル、ジア ミノアントラキノン、1、3-ビス(アニリノ)へキサ フルオロプロパン、1,4-ビス(アニリノ)オクタフ ルオロプロパン、2, 2-ビス [4-(p-アミノフェ ノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパンなどを例示 でき、これらは1種単独で又は2種以上を組み合わせて 使用される。

【0012】上記テトラカルボン酸類と上記ジアミン類を、(テトラカルボン酸類のモル数)/(ジアミン類をモル数)=( $0.5\sim0.8$ )/( $1.2\sim2.0$ )の範囲で反応させて得られる分子末端が無水カルボン酸基またはアミノ基のいずれかであるポリイミドアダクト体を使用することもできる。

【0013】ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミ ド(2)は、上記テトラカルボン酸類とジアミン類を、 (テトラカルボン酸類のモル数/ジアミン類をモル数) 30 = 0.9~1.1の範囲で極性溶剤(b)中で反応させ たポリアミック酸溶液を経て得られる。当該極性溶剤 (b) としては、生成するポリアミック酸(1)及び/ 又はポリイミド(2)を溶解するものであれば、種類お よび使用量は特に限定されないが、Nーメチルー2ーピ ロリドンやジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ ド、クレゾール、ジメチルスルフォキシド、N-メチル カプロラクタム、メチルトリグライム、メチルジグライ ム、ベンジルアルコールなどの極性溶剤をポリイミド換 算固形残分5~40%となるようにすることが好まし い。ここでポリイミド換算固形残分とは、ポリアミック 酸(1)及び/又はポリイミド(2)が完全にポリイミ ドに硬化した時の、溶液に対するポリイミドの重量%を 表す。ポリイミド換算固形残分が5%未満では、ポリア ミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)溶液の製造 コストが高くなる。一方、40%を超えると、ポリアミ ック酸(1)及び/又はポリイミド(2)溶液が室温で 高粘度となるためハンドリングが悪くなる傾向がある。 ポリアミック酸の反応温度は、特に限定されないが、一 20~60℃に調整するのが好ましい。

【0014】ポリイミド(2)は、上記のポリアミック

酸(1)を脱水閉環して得られる。脱水閉環反応は60~150℃の温度で加熱して行う。またこの脱水閉環反応は脱水剤と触媒量の第3級アミンを使用しても構わない。ここで言う脱水剤としては、例えば無水酢酸等の脂肪族酸無水物、芳香族酸無水物などが挙げられる。また触媒としては、例えばトリエチルアミンなどの脂肪族第3級アミン類、ジメチルアニリン等の芳香族第3級アミン類、ピリジン、ピコリン、イソキノリン等の複素環式第3級アミン類などが挙げられる。

【0015】なお、本発明に用いるポリアミック酸(1)は、ポリアミック酸(1)溶液に濁りや沈殿が生じない限り、脱水閉環反応を進行させて、一部をイミド化させることで、製膜時の硬化収縮を小さくし、反り、カールを防止する事が出来るため好ましい。ただ、脱水閉環反応を進行させすぎることにより、当該溶液に濁りや沈殿が生じると、エポキシ基含有アルコキシラン部分縮合物(3)との反応が進行しなくなるため、目的とするアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(A)が得られなくなる。なお、ポリイミド(2)において、濁りや沈殿を生じる時のイミド基の生成存在割合は、テトラカルボン酸やジアミンの種類、溶剤の種類によって異なる。

【0016】本発明で使用されるエポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3)は、1分子中に1つの水酸基を持つエポキシ化合物 (以下、単にエポキシ化合物という)とアルコキシシラン部分縮合物との脱アルコール反応によって得られるものであり、特開2001-114894号公報記載の方法で合成する。

【0017】かかるエポキシ化合物としては、1分子中 に水酸基を1つもつエポキシ化合物であれば、エポキシ 基の数は特に限定されない。また、エポキシ化合物とし ては、分子量が小さいもの程、アルコキシシラン部分縮 合物に対する相溶性がよく、耐熱性や密着性付与効果が 高いことから、炭素数が15以下のものが好適である。 その具体例としては、エピクロロヒドリンと、水、2価 アルコールまたは2つの水酸基を有するフェノール類と を反応させて得られる分子末端に1つの水酸基を有する モノグリシジルエーテル類;エピクロロヒドリンとグリ セリンやペンタエリスリトールなどの3価以上の多価ア ルコールとを反応させて得られる分子末端に1つの水酸 40 基を有するポリグリシジルエーテル類;エピクロロヒド リンとアミノモノアルコールとを反応させて得られる分 子末端に1つの水酸基を有するエポキシ化合物;分子中 に1つの水酸基を有する脂環式炭化水素モノエポキシド (例えば、エポキシ化テトラヒドロベンジルアルコー ル) などが例示できる。これらのエポキシ化合物の中で

も、グリシドールが耐熱性付与効果の点で最も優れてお り、またアルコキシシラン部分縮合物との反応性も高い ため、最適である。

にの、取風しのる。

【0018】アルコキシシラン部分縮合物としては、

一般式 (1): R1m Si (OR2) (4-m)

(式中、mは0または1の整数示し、R<sup>1</sup>は炭素数8以下のアルキル基またはアリール基、R<sup>2</sup>は炭素数4以下の低級アルキル基を示す。)で表される加水分解性アルコキシシランモノマーを、酸または塩基触媒、および水の存在下で加水分解し、部分的に縮合させて得られるものが用いられる。

【0019】アルコキシシラン部分縮合物の構成原料で ある加水分解性アルコキシシランモノマーの具体的とし ては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、 テトラプロポキシシラン、テトライソプロポキシシラン 等のテトラアルコキシシラン類、メチルトリメトキシシ ラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキ シシラン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメト キシシラン、エチルトリエトキシシラン、nープロピル トリメトキシシラン、nープロピルトリエトキシシラ ン、イソプロピルトリメトキシシラン、イソプロピルト リエトキシシラン等のトリアルコキシシラン類などがあ げられる。通常、これらのなかでも特に、グリシドール との反応性が高いことから、アルコキシシラン部分縮合 物 (B) としてはテトラメトキシシランまたはメチルト リメトキシシランを70モル%以上用いて合成されたも のが好ましい。

【0020】当該アルコキシシラン部分縮合物の数平均分子量は230~2000程度、1分子中のSiの平均個数は2~11程度であることが好ましい。

【0021】エポキシ化合物とアルコキシシラン部分縮合物との使用割合は、アルコキシ基が実質的に残存するような割合であれば特に制限されないが、得られるエポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)中のエポキシ基の割合が、通常は、エポキシ化合物の水酸基の当量/アルコキシシラン縮合物(B)のアルコキシル基の当量=0.01/1~0.5/1となる仕込み比率で、アルコキシシラン縮合物(B)とエポキシ化合物を脱アルコール反応させることが好ましい。

【0022】アルコキシシラン部分縮合物とエポキシ化合物の反応は、たとえば、前記各成分を仕込み、加熱して生成するアルコールを留去しながら、脱アルコール反応を行なう。反応温度は50~150℃程度、好ましくは70~110℃であり、全反応時間は1~15時間程度である。

【0023】本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミドは、前記ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)と前記エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)とを反応させて得られる。ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)とエポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)の使用割合は、特に制限されないが、(エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)のエポキシ基の当量)/(ポリアミック酸

(1)及び/又はポリイミド(2)に使用したテトラカ

8

ルボン酸類のカルボン酸基の当量) が $0.01 \sim 0.3$ の範囲とするのが好ましい。上記数値が 0. 01未満で あると金属箔との密着性が得られにくく、0.3を超え ると金属付きイミドフィルムが脆くなり好ましくない。 【0024】かかるアルコキシ基含有シラン変性ポリイ ミド (a) の製造は、たとえば、前記各成分を仕込み、 実質的に無水状態で加熱して反応を行なう。本反応はポ リアミック酸(1)のカルボン酸基、或いはポリイミド (2) の分子末端の無水カルボン酸基又はアミノ基と、 前記エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3) のエポキシ基の反応を主目的にしており、本反応中にエ ポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3) のアル コキシシリル部位のゾルーゲル反応によるシリカの生 成、ポリアミック酸のイミド基への閉環反応を抑える必 要がある。そこで、反応温度は50~120℃程度、好 ましくは60~100℃であり、全反応時間は1~30 時間程度で行うのが好ましい。

【0025】また、上記の脱アルコール反応に際して は、反応促進のために従来公知のエポキシ基とカルボン 酸とを反応させる際に使用する触媒を使用することがで 20 きる。1,8-ジアザービシクロ[5,4,0]-7-ウンデセン、トリエチレンジアミン、ベンジルジメチル アミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノ ール、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノールなど の三級アミン類;2-メチルイミダゾール、2-フェニ ルイミダゾール、2-フェニルー4-メチルイミダゾー ル、2-ヘプタデシルイミダゾール、ベンズイミダゾー ルなどのイミダゾール類;トリブチルホスフィン、メチ ルジフェニルホスフィン、トリフェニルホスフィン、ジ フェニルホスフィン、フェニルホスフィンなどの有機ホ 30 スフィン類:テトラフェニルホスホニウム・テトラフェ ニルボーレート、2-エチルー4-メチルイミダゾール ·テトラフェニルボーレート、N-メチルモルホリン・ テトラフェニルボーレートなどのテトラフェニルボロン 塩などをあげることができる。反応触媒はポリアミック 酸のポリイミド換算固形残分100重量部に対し、0. 01~5重量部の割合で使用するのが好ましい。

【0026】なお、上記反応は、極性溶剤(b)中で行うことが好ましい。極性溶剤(b)としては、ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)およびエポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)を溶解する溶剤であれば特に制限はない。このような溶剤としては、例えば、ポリアミック酸(1)製造時に使用したものが例示できる。

【0027】こうして得られたアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)と極性溶剤(b)を含有するシラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)は、その分子中にアルコキシシラン部分縮合物に由来するアルコキシ基を有している。当該アルコキシ基の含有量は、特に限定はされないが、このアルコキシ基は極性溶剤(b)の蒸発や 50

加熱処理により、または水分(湿気)との反応によりゾルーゲル反応や脱アルコール縮合して、相互に結合した硬化物を形成するために必要となるため、アルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(a)は通常、アルコキシシラン部分縮合物(3)のアルコキシ基の50~95モル%、好ましくは60~90モル%を未反応のままで保持しておくのが良い。かかるアルコキシ基含有シラン変性ポリイミドから得られる硬化物は、

一般式 (2): R<sup>1</sup> m S i O (4-m) /2

(式中、mは0または1の整数示し、R<sup>1</sup>は炭素数8以下のアルキル基またはアリール基を示す。)で示されるゲル化した微細なシリカ部位(シロキサン結合の高次網目構造)を有するポリイミド-シリカハイブリッドである。また本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミドは、ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド

(2)がシラン変性されたものを主成分とするが、本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物中には未反応のポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)やアルコキシシラン部分縮合物、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)、反応に使用した溶剤や触媒を含有されていてもよい。なお、未反応のアルコキシシラン部分縮合物、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)は硬化時に、加水分解、重縮合によりシリカ硬化し、アルコキシ基含有シラン変性ポリイミドと一体化し、ポリイミド-シリカハイブリッドとなる。

【0028】金属付きイミドフィルムの密着性を改善する目的で、本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物には従来公知の無機フィラー(c)を添加しても構わない。無機フィラーとしては、シリカ、ルミナ、チタニア、酸化マグネシウムなどの酸化物、カオリン、タルク、モンモリロナイトなどの複合酸化物、炭酸カルシウム、炭酸バリウムなどの炭酸塩、硫酸カルシウム、硫酸バリウムなどの赤酸塩、チタン酸カリウムなどのチタン酸塩、リン酸第3カルシウム、リン酸第2カルシウム、リン酸第2カルシウム、リン酸第3カルシウムなどのリン酸塩などを用いることができるが、これらに限定されるわけではない。これら無機フィラー(c)の中でもアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物の安定性、無機フィラーの分散性、寸法安定性に及ばす効果を考慮すると、シリカを用いるのが最も好ましい。

【0029】通常、無機フィラー(c)は、平均粒子径としては0.01μm以上5μm以下の範囲が好ましい。また配合量としては、シラン変性ポリイミド樹脂組成物(B)の樹脂分に対し、50重量%以下の範囲が好ましい。なお、これらの粒子の添加の方法は、シラン変性ポリイミド樹脂組成物(B)を使用して製膜する迄の段階であれば特に制限はなく、例えば、ポリアミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)の重合段階や、エポ

キシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3)との反応 で添加してもよく、また製膜の際に添加してもよい。

【0030】また、その他、前記シラン変性ポリイミド 樹脂組成物(A)または(B)には、本発明の効果を損 なわない範囲で、各種用途の必要に応じて、有機溶剤、 可塑剤、耐候剤、酸化防止剤、熱安定剤、滑剤、帯電防 止剤、増白剤、着色剤、導電剤離型剤、表面処理剤、粘 度調節剤、カップリング剤等を配合してもよい。

【0031】また、キャリアーフィルムとしては、従来 公知のものを使用できるが、銅箔、アルミ箔、ステンレ ス箔などの金属箔はポリイミド―シリカハイブリッドと の密着性が良すぎ、剥離が困難なため好ましくない。ま た、テフロン(登録商標)フィルムやカプトンフィル ム、ポリオレフィンフィルムではシラン変性ポリイミド 樹脂組成物のキャスト時に膜厚のむらが生じやすい。そ のため、PET (ポリエチレンテレフタレート) フィル ムを用いるのが最も好ましい。

【0032】本発明の金属付きイミドフィルムに用いる ポリイミド―シリカハイブリッドフィルムの調製は、シ ラン変性ポリイミド樹脂組成物 (A) または (B) をキ ャリアーフィルム上に、公知の方法によりキャストする ことにより得られる。キャスト膜の乾燥、硬化は2段階 で行う事が好ましい。硬化温度及び時間は使用したポリ アミック酸(1)及び/又はポリイミド(2)の脱水閉 環の量、溶剤の種類、及び膜厚に応じて適宜決定する。 1段階目は主に乾燥を目的として80~150℃で3~ 30分行う事が好ましい。その後、キャリアーフィルム を剥離し、乾燥した半硬化ポリイミドフィルムを得る。 この時、乾燥温度が80℃未満であったり、乾燥時間が 3分未満であると、ブロッキングに伴い巻き取りが困難 30 となるため好ましくない。一方、150℃を超えるとキ ャリアーフィルムが軟化し、平滑なポリイミドーシリカ ハイブリッドフィルムが得られず、また30分以上では 採算性が低い。次いでこの半硬化ポリイミドフィルムを 200~500℃、1~40分で残存溶剤を完全に除 き、完全にイミドに閉環させる。ポリイミドーシリカハ イブリッドフィルムの調製においては、1段階目の乾燥 工程にて、完全硬化したポリイミドフィルムに対して5 0 重量%以下まで揮発分を除いておく事が好ましい。何 故なら、50重量%を超える揮発分が2段階目の硬化工 40 程で生じると、硬化フィルムが収縮、クラックを生じる ため好ましくない。このとき揮発分としては、溶剤、ア ルコール、水が生じる。

【0033】上記ポリイミド―シリカハイブリッドフィ ルムを用いた金属付きイミドフィルムは金属/フィルム の密着強度が高く、信頼性が高いが、アルコキシ基含有 シラン変性ポリイミド樹脂組成物 (A) を構成するテト ラカルボン酸類やジアミン類、アルコキシシラン部分縮 合物(3)の種類によっては、金属と線膨張率が異なる ことから冷熱サイクルにおいて剥離が生じることがあ

る。このような場合には、アルコキシ基含有シラン変性 ポリイミド(a)及び極性溶剤(b)に対し、無機フィ ラー (c) を添加し、シラン変性ポリイミド樹脂組成物 (B) を調製し、ポリイミド―シリカハイブリッドフィ ルムの線膨張率を25ppm以下、好ましくは5~20 ppmに調整することで解決できる。この時用いる無機 フィラー(c)の量は、アルコキシ基含有シラン変性ポ リイミドの種類によって異なるが、硬化フィルムの柔軟 性を考慮すれば、硬化フィルムに対し、50重量%以下 で無機フィラー(c)を用いることが好ましい。

【0034】上記ポリイミド―シリカハイブリッドを用 いると、従来公知の金属メッキを施し、金属をポリイミ ドーシリカハイブリッドフィルムの片面、或いは両面に 付けることが可能である。本発明に金属メッキを充填す る方法としては、無電解メッキ法、無電解メッキ法と電 解メッキ法との併用法、パルスメッキ法、熱溶解法、プ ラズマ法、スパッタ法等の公知の方法を採用し得るが、 量産性の点で、無電解メッキ法、無電解メッキと電解メ ッキとの併用が特に好ましい。因に、無電解メッキ法 は、触媒となる金属を基材の表面及び内壁に析出させ、 次いで銅等を無電解メッキ法で析出させてメッキさせる ものである。また、無電解メッキと電解メッキの併用法 は、無電解メッキを薄く析出させ、次いで金属を電解メ ッキにて厚付けしてメッキさせるものである。本発明で は、メッキ金属としては、特に限定されず、例えば銅、 ニッケル、金、銀、白金、錫、鉛、コバルト、タングス テン、モリブテン、パラジウム及びこれらの合金が挙げ られる。これらのうちでは特に銅が好ましい。

[0035]

【発明の効果】本発明のアルコキシ基含有シラン変性ポ リイミドを用いたシラン変性ポリイミド樹脂組成物を使 用すると、層間密着性、力学強度、耐熱性に優れる金属 付きイミドフィルムを製造する事が可能である。

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 具体的に説明する。

【0037】合成例1(エポキシ基含有アルコキシシラ ン部分縮合物(3)の製造) 攪拌機、分水器、温度計 および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、グリシドー ル (日本油脂(株) 製、商品名「エピオールOH」) 1 400gおよびテトラメトキシシラン部分縮合物(多摩 化学(株)製、商品名「メチルシリケート51」、Si の平均個数が4) 8957.9gを仕込み、窒素気流 下、攪拌しながら、90℃に昇温した後、触媒としてジ ブチル錫ジラウレート2.0gを加え、反応させた。反 応中、分水器を使って生成したメタノールを留去し、そ の量が約630gに達した時点で冷却した。昇温後冷却 までに要した時間は5時間であった。ついで、13kP aで約10分間、系内に残存するメタノール約80gを 減圧除去した。このようにして、エポキシ基含有アルコ

キシシラン部分縮合物 (3 A) を得た。なお、仕込み時のエポキシ化合物の水酸基の当量/アルコキシシラン縮合物 (B) のアルコキシル基の当量 (当量比) = 0.1 0、エポキシ当量は512g/eqである。

【0038】合成例2(エポキシ基含有アルコキシシラ ン部分縮合物(3)の製造) 合成例1と同様の反応装 置に、グリシドール1400gおよびメチルトリメトキ シシラン部分縮合物(多摩化学(株)製、商品名「MT MS-B」、Siの平均個数が6) 9142. 1gを仕 込み、窒素気流下、攪拌しながら、90℃に昇温した 後、触媒としてジブチル錫ジラウレート2.0gを加 え、反応させた。反応中、分水器を使って生成したメタ ノールを留去し、その量が約640gに達した時点で冷 却した。昇温後冷却までに要した時間は6.5時間であ った。ついで、13kPaで約10分間、系内に残存す るメタノール約32gを減圧除去した。このようにし て、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3) B) を得た。なお、仕込み時のエポキシ化合物の水酸基 の当量/アルコキシシラン縮合物(B)のアルコキシル 基の当量(当量比)=0.068、エポキシ当量は83 2 g/e q である。

【0039】合成例3(アルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)の製造)

攪拌機、冷却管、温度計および窒素ガス導入管を備えた 2 Lの4ツロフラスコに、Nーメチルピロリドンを仕込 み、40℃以下に冷却しながら、4,4'ージアミノジ フェニルエーテルとピロメリット酸を(テトラカルボン 酸類のモル数) / (ジアミン類をモル数) = 0.99に なるように加え、40℃で1時間反応させ、ポリアミッ ク酸溶液を得る。その後、1時間かけて90℃に昇温 し、脱水閉環反応を行い、ポリイミド(2A)を得た。 I Rを用いて分析したところ、イミド閉環率は25%であった。ポリイミド(2A) 溶液を80℃に加熱し、エポ キシ基含有アルコキシシラン部分縮合物(3A)を、

(エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3)のエポキシ基の当量) / (ポリアミック酸 (1) 及び/又はポリイミド (2) に使用したテトラカルボン酸類のカルボン酸基の当量) = 0.07になる様に加え、80℃で16時間、反応した。室温まで冷却し、硬化残分17%のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド (A-1) 溶液を得た。

【0040】合成例4(アルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)の製造)

合成例3で得たポリイミド (2A) 溶液を80℃に加熱 し、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3 B) を、 (エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3) のエポキシ基の当量) / (ポリアミック酸 (1) 及び/又はポリイミド (2) に使用したテトラカルボン 酸類のカルボン酸基の当量)=0.10になる様に加え、80℃で14時間、反応した後、室温まで冷却し、硬化残分17%のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド(A-2)溶液を得た。

【0041】合成例5(アルコキシ基含有シラン変性ポリイミド樹脂組成物(A)の製造)

合成例3と同様の装置に、攪拌機、窒素導入管を備えた 反応容器に、Nーメチルー2ーピロリドンを加え、さら に、パラフェニレンジアミンと3,3',4,4'ービ フェニルテトラカルボン酸無水物とを0.99になるよ うに加え、1時間反応させ、ポリアミック酸(1 A)を 得た。I Rを用いて分析したところ、イミド閉環率は0 %であった。ポリアミック酸(1 A)溶液を80℃に加 熱し、エポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3)のエポキシ基含有アルコキシシラン部分縮合物 (3)のエポキシ基の当量)/(ポリアミック酸(1) 及び/又はポリイミド(2)に使用したテトラカルボン 酸類のカルボン酸基の当量)=0.07になる様に加 え、80℃で16時間、反応した。室温まで冷却し、硬 20 化残分17%のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド (A-3)溶液を得た。

【0042】合成例1~3のアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド溶液を、シラン変性ポリイミド樹脂組成物(1)~(3)とした。

【0043】製造例1 (シラン変性ポリイミド樹脂組成物(B)の製造)

合成例 4 で得たアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド (A-1) 溶液にシリカフィラー ((株) トクヤマ製 商品名ファインシールT-32:平均粒子径1.5 μ 30 m)をアルコキシ基含有シラン変性ポリイミド (A-1) 溶液の硬化残分あたり30重量%混合し、ミキサーで充分に攪拌して、シラン変性ポリイミド樹脂組成物

【0044】比較製造例1(シラン変性ポリイミド樹脂 組成物の製造)

ポリイミドワニス ((株) I. S. T製 商品名Pyr e-ML:モノマー組成ピロメリット酸無水物、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、溶剤:N-メチル ピロリドン ポリイミド硬化残分:15%)をそのまま 40 用い、ポリイミド樹脂組成物(H-1)とした。

【0045】比較製造例2(シラン変性ポリイミド樹脂 組成物の製造)

合成例 5 で得たポリアミック酸(2 A)をそのまま用い、シラン変性ポリイミド樹脂組成物(H – 2)とした

[0046]

(4)を得た。

【表1】

シラン変性がり アルコキン基合有シラン変性が りくこが リアミック酸(1)及び コが キン基合有アルコキ バト 樹脂組 ト (A) 溶液+無機フィラー(C) /又はポリイミド(2) シシラン部分縮合物 成物 (3) (1) 2 A 3 A (2) A-2 2 A 3 B A-3 (3) 1 A 3 A (4) A-1+シリカ 2 A 3 A パイヤーML (H-1)(H-2)

【0047】 (線膨張率) 製造例1~4で得られたシラン変性ポリイミド樹脂組成物および比較製造例1、2で得られたポリイミド樹脂組成物を、未処理PETフィル 10ム(東レ(株) 製商品名 50-T-60)にキャストし、120℃で20分乾燥させた後、PETフィルム上から剥ぎ取り、250℃で20分硬化させて、膜厚25μmのポリイミドーシリカハイブリッドフィルム、及びポリイミドフィルムを得た。熱応力歪測定装置(セイコー電子工業製TMA120C)で、40~200℃の線膨張率を測定した。結果を表2に示す。

[0048]

#### 【表2】

(シラン変性) ポリイミド樹脂組成物	線膨張係数 (ppm)
(1)	3 2
(2)	3 4
(3)	2 0
(4)	1 8
(H-1)	3 6
(H-2)	2 3

【0049】実施例1~4、比較例1、2(金属付きポリイミドフィルムの製造)

シラン変性ポリイミド樹脂組成物(1)  $\sim$  (4) 及びポリイミド樹脂組成物(H-1)、(H-2)に、パラジウム触媒溶液で処理した後、無電解銅メッキを施し厚さ 300.  $5 \mu$ mの銅メッキ層を形成させた。更に電気銅メッ

キを施し、厚さ20μmの銅メッキ層を持つ銅付きポリイミドフィルムを得た。

【0050】(メッキ密着性)実施例1~4、比較例 1、2のの金属付きポリイミドフィルムにつき、90° 剥離強度を測定し、平均値で示した。

【0051】 (平滑性) 金属付きポリイミドフィルムの平滑性を目視により評価した。

〇:反りが無い。

×:反りが見られる。

【0052】 (半田耐熱性) 金属付きポリイミドフィルムを300℃の半田浴で10分間浸漬し、室温に放置するサイクルを10度繰り返し、剥離の有無を評価した。

20 ○:発泡せず剥離しない。

△:一部剥離する。

×:剥離する

[0053]

【表3】

4			
鋼付きがり	密着性	平滑性	半田耐熱性
イントフィルム	(kg/cm)		
実施例 1	1. 2	0	0
実施例 2	0.7	0	Δ
実施例3	1.3	0	0
実施例 4	>1.5	0	0
比較例1	< 0. 2	×	×
比較例2	< 0. 2	0	×

フロントページの続き

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI		テーマコード(参考)
C 0 8 L 79	)/08	C 0 8 L	79/08	Α
				Z
83	3/10		83/10	
// B 2 9 K 79	0:00	B 2 9 K	79:00	
B29L 9	9:00	B 2 9 L	9:00	

F ターム(参考) 4F100 AA20A AB01B AB17 AK49A AL05A BA02 BA07 EH71B GB41 GB43 JJ03 JK06

4F205 AA33E AA40J AG03 AH36

GA07 GB02 GC06 GE21 GW31

4J002 CM041 CP171 DE076 DE136

DE146 DE186 DE236 DG046

DG056 DH046 DJ006 DJ016

DJ036 DJ046 FD016 GF00

GQ01 HA05

4J031 AA57 AA59 AB04 AC03 AC09

AD01 AE11 AF23 AF24

4J043 PA19 QB15 QB26 QB31 RA35

SA06 SA07 SA42 SA43 SA44

SA55 SB01 SB02 TA12 TA13

TA21 TA22 TB01 TB02 UA032

UA041 UA121 UA122 UA131

UA132 UA141 UA151 UA251

UA261 UA262 UA672 UA711

UB011 UB012 UB021 UB022

UB061 UB071 UB121 UB122

UB131 UB152 UB281 UB301

UB302 VA011 VA041 VA051

VA081 XA16 XA17 XA19

YA06 YA08 YB40 ZA23 ZB11

ZB50

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

<b>5 010010 1 1 0</b>
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.